

Web Press, Fountain Solutions from FUJI

Solución de Humectación para Prensas rotativas en versión Heat set y Cold set

FUJI

Hoja Técnica

DESCRIPCION

La solución de la fuente para sistemas Rotativos de Fuji permiten una rápida limpieza en los arranques con las placas CTP. Han sido formulada con una amplia ventana como resultado de su sistema de humectación y de la reducción en la tensión superficial que permite el reducir la cantidad de agua que requiere utilizar en la prensa.

El incluir los aditivos Non Linting y Non Piling (anti pelusa y anti encostramiento) son una innovación a las formulas para impresión Coldset (sin horno) y Heat Set (con horno) resultando en una más nítida impresión sin tener que limpiar las mantillas por un prolongado tiempo de impresión.

Las soluciones de fuente FUJI incluye el más efectivo paquete de biocidas, que proporciona una excelente protección contra el crecimiento de bacterias y hongos en todo tipo de sistemas de humectación: convencional, de cepillo o sistema de espreas. Se reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene estable a la solución de la fuente entre lavadas del sistema.

Ventajas

- Rápido arranque con placas CTP, minimizando el desperdicio
- Excelente protección bacterial.
- Se mantienen los mínimos niveles de agua.
- Contrarresta el calcio en las aguas duras.
- Reducción del desperdicio de papel en los arranques.

